# 고온 불활성 기체 분위기에서 아산화질소 열분해 및 반응속도에 관한 연구

이한민\*•윤재근\*•홍정구†

## A Study of Nitrous Oxide Thermal Decomposition and Reaction Rate in High Temperature Inert Gas

Han Min Lee, Jae Geun Yun and Jung Goo Hong

Key Words: N<sub>2</sub>O(아산화질소), NO<sub>X</sub>(질소산화물), Argon ambient(알곤 분위기), Thermal decomposition(열분해), Residence time(체류시간), Rate of progress(반응진행율)

#### Abstract

 $N_2O$  is hazardous atmosphere pollution matter which can damage the ozone layer and cause green house effect. There are many other nitrogen oxide emission control but  $N_2O$  has no its particular method. Preventing further environmental pollution and global warming, it is essential to control  $N_2O$  emission from industrial machines. In this study, the thermal decomposition experiment of  $N_2O$  gas mixture is conducted by using cylindrical reactor to figure out  $N_2O$  reduction and NO formation. And CHEMKIN calculation is conducted to figure out reaction rate and mechanism. Residence time of the  $N_2O$  gas in the reactor is set as experimental variable to imitate real SNCR system. As a result, most of the nitrogen components are converted into  $N_2$ . Reaction rate of the  $N_2O$  gas decreases with  $N_2O$  emitted concentration. At 800°C and 900°C,  $N_2O$  reduction variance and NO concentration are increased with residence time and temperature. However, at 1000°C,  $N_2O$  reduction variance and NO concentration are deceased in 40s due to forward reaction rate diminished and reverse reaction rate appeared.

### 1. 서 론

아산화질소(Nitrous oxide, N<sub>2</sub>O)는 질소 원자(N) 두 개와 산소 원자(O) 한 개로 구성되는 질소산화물(Nitrogen oxide, NO<sub>X</sub>)로써 산업용 고정 연소 장치, 아디프산 및 질산 등의 화학 공정, 반도체 및 디스플레이 제조 공 정에서 주로 배출된다<sup>(1)</sup>. 아산화질소는 화학적으로 매우

(Received: 18 Aug 2020, Received in revised form: 3 Sep 2020, Accepted: 4 Sep 2020) '경북대학교 기계공학과 <sup>\*</sup>책임저자, 회원, 경북대학교 기계공학과 E-mail : jghong70@knu.ac.kr TEL : (053)950-6570 FAX : (053)950-6550 안정하여 대류권에서 거의 분해되지 않고 대기 중에 약 150년 정도 체류 할 수 있다<sup>(2)</sup>. 아산화질소가 성층권에 도달하여 자외선을 받으면 식 (1)에 의해 분해된다.

$$2N_2 O \xrightarrow{UV} 2N_2 + O_2 \tag{1}$$

$$O_3 \stackrel{UV}{\leftrightarrow} O_2 + O$$
 (2)

오존층(Ozone layer)에서 오존(O<sub>3</sub>)은 자외선으로 인해 식 (2)의 과정을 반복한다. 아산화질소가 오존층에 유입 되면 오존은 산소 원자와 산소 분자(O<sub>2</sub>)로 분해되어 식 (3)~(5)의 오존 파괴 반응이 진행된다.

T 117

$$N_2 O + O \xrightarrow{UV} 2NO \tag{3}$$

$$NO+O_3 \xrightarrow{UV} NO_2+O_2 \tag{4}$$

 $NO_2 + O \xrightarrow{UV} NO + O_2 \tag{5}$ 

소량의 아산화질소도 연쇄적인 오존 분해 효과로 인 해 이산화탄소(CO<sub>2</sub>)의 310배에 해당하는 온실효과 (Greenhouse Effect)를 가진다<sup>(3)</sup>.

이러한 대기환경문제를 해결하기 위해 유럽 연합 (EU)에서는 유럽 배출가스 기준(European Emission Standards)을 1992년부터 시행하고 있다<sup>(4)</sup>. 국제 해사 기 구(International Maritime Organization, IMO)에서는 해 양 오염 방지 협약(Marine Pollution, MARPOL)을 시행 중이다<sup>(5)</sup>. 국내의 경우, 대기환경보전법 시행규칙 제 15 조, 제 71조, 제 124조에서 고정형 시설, 차량, 선박의 질소산화물 배출량을 규제하고 있다. 하지만 아산화질 소 그 자체만을 제한하는 규제는 아직 존재하지 않아 그 위험성이 낮게 평가되고 있다.

아산화질소 생성에 관한 연구로 Kim<sup>(6)</sup>은 선택적 비촉 때 환원법(Selective Non-Catalytic Reduction, SNCR) 공 정에서 요소수(Urea solution) 환원제 분사 시, 아산화질 소가 최대로 발생하는 온도범위는 990°C ~1030°C이며, 산소 농도가 낮을수록 아산화질소 생성이 낮다고 보고 하였다. Jung<sup>(7)</sup>은 선택적 비촉매 환원법 공정에서 산소 및 수산화 라디칼(OH Radical)은 아산화질소 생성을 증 가시킨다고 보고하였다. Yoo<sup>®</sup>는 디젤엔진에서 연료 중 황(S) 성분의 증가는 아산화질소 생성을 증가시킨다고 하였다.

아산화질소 저감에 관한 연구로 Ling 등<sup>(9)</sup>은 혼합기 의 체류시간이 증가는 아산화질소 분해 및 질소산화물 생성의 최적온도를 감소시킨다고 하였다. Yoo 등<sup>(10)</sup>은 선택적 비촉매 환원법 공정에서 수산화나트륨(NaOH)을 첨가제로 투입 시, 아산화질소 생성이 억제되는 것을 확 인하였다. Loffler 등<sup>(11)</sup>은 수소(H<sub>2</sub>), 일산화탄소(CO), 물 (H<sub>2</sub>O)의 혼합은 연쇄반응을 발생시켜 아산화질소 저감 에 중요한 역할을 한다고 보고하였다. Lee 등<sup>(12)</sup>은 유동 층 소각(Fluidized Bed Combustion) 공정에서 제올라이 트(Zeolite) 계열 촉매가 850°C의 온도에서도 안정적인 활성을 보여 유동매체로서 적용가능성이 높다고 보고하 였다.

앞선 선행연구에서는 질소산화물의 반응 과정 등에 대한 분석 연구가 대부분이며, 상대적으로 아산화질소 의 생성 및 분해 메커니즘(Mechanism)에 대한 기초 연 구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 실험실 규 한국분무공학회지 제25권 제3호(2020)/ 133

모의 선택적 비촉매 환원 공정 반응기를 구성하여 실제 산업용 연소기에서 배출되는 아산화질소의 열분해 반응 을 관찰하고자 한다. 선택적 비촉매 환원 장치의 크기와 연소 운전조건(유속, 온도)은 배기가스의 조성에 영향을 미친다. 이에 배기가스 조성에 영향을 미치는 체류시간 과 온도를 실험 변수로 설정하고자 한다. 이후 실험적 결과와 CHEMKIN-PRO에서 계산한 반응식 및 반응속 도를 비교하여 아산화질소 저감 및 질소산화물 생성 메 커니즘에 대해 고찰하고자 한다.

### 2. 실험장치 및 방법

#### 2.1 실험 장치

Figure 1은 아산화질소 열분해 특성을 확인하기 위 한 실험장치 개락도이다. 실험 장치는 크게 기체 공급 부, 반응기, 측정부 및 배기구로 나누어진다. 아산화질 소 및 다른 실험기체는 질량 유량 조절계(Mass Flow Controller, MFC)를 이용하여 반응기로 유입된다. 반응 기는 내경 140 mm, 길이 1000 mm의 원통형 구조이 며, 1000°C까지 승온 가능한 전기로(Furnace)이다. 반 응기 내부의 4개의 열선 코일(Heating Coil)로 반응기 를 가열하며, 온도는 각 코일 중심부에 R-type 열전대 (Thermocouple)를 설치하여 측정하였다. 반응 후 배기 가스는 열교환기(Heat Exchanger)를 거친 후, Non-Dispersive Infrared (NDIR) 방식의 가스 측정기(IR-1, Sensonic. 아산화질소 측정용)와 가스 분석기(MK 6000+, Ecom GmbH, 질소산화물 및 산소 측정용)를 이용하여 측정하였다. NDIR 가스 측정기의 오차는 ±3 ppm or 3%이고 센서(Sensor)는 전기화학(Electrochemical) 센서이다. 가스 분석기의 일산화질소 및 이 산화질소 측정 오차는 ±5 ppm or 2%이고 센서는 전 기화학 센서이다.



Fig. 1 Experimental setup

#### 134 /JOURNAL OF ILASS-KOREA VOL. 25 NO. 3 (2020) -

Table	1.	Test	gas	conditions
rabic	1.	rest	gas	conditions

Residence time (sec)	Gas composition			
10	A 020/ 1 0 50/			
20	Ar $93\% + 0_2 5\%$ + N <sub>2</sub> O 400 ppm			
40	1120 100 ppm			

#### 2.2 실험 기체 및 조건

Table 1은 실험에 사용된 기체 혼합기의 가스 조성 데 이터이다. 혼합기는 선택적 비촉매 환원법 공정에서 실 제 배기가스를 모사하기 위해 알곤(Ar) 93%, 산소 5% 및 아산화질소 400 ppm으로 구성되었다. 실제 연소 배 기가스 조성은 질소(N2)와 이산화탄소 분위기이나, 본 실험에서 질소와 이산화탄소가 아닌 알곤을 사용한 이 유는 아산화질소가 열분해 되어 생성되는 질소 이외의 반응로 내의 질소 간섭을 최소화하기 위함이다. 선택적 비촉매 환원 시스템의 배기가스 조성은 운전조건에 영 향을 받는다. 질소산화물과 아산화질소는 체류시간과 온도에 따라 화학반응시간이 결정되므로, 혼합기의 반 응기 내 체류시간(Residence Time)을 실험변수로 선정 했다. 체류시간에 따른 아산화질소 열분해 실험은 혼합기 조성을 고정하고 체류시간을 10, 20, 40초로 변경하면서 실험을 진행하였다. 각 체류시간에 대응하는 혼합기 유량 은 반응기 체적과 체류시간의 식 (6)로 계산하였다.

$$Q = \frac{\pi \times (D/2)^2 \times L}{t} \tag{6}$$

*Q*는 혼합기 유량, *D*는 반응기 내경, *L*은 반응기 길이, *t*는 체류시간이다.

Table 2는 실험 조건이다. 실험온도는 선택적 비촉매 환원법 공정의 일반적인 운전온도인 800°C부터 1000°C 까지 20°C씩 승온시키면서 진행하였다. 각 온도구간마 다 투입되는 기체 혼합기의 유량을 조절하여 체류시간 을 일정하게 유지하기 위해 샤를의 법칙(Charles's law) 을 이용해 유량을 계산하였다.

Table 2 Experimental conditions

Condition	Value
Temperature (°C)	800 ~ 1000
Flowrate (L/min)	25.81 ~ 5.44
Ambient Temperature (°C)	25
Ambient Pressure (atm)	1

Table 3 GRI3.0 Mechanism

Panetions	$(k = AT^{b}exp(-E/RT))$			
Reactions	А	b	Е	
$N+NO \iff N_2+O$	2.7E+13	0	355	
$N+O_2 \iff NO+O$	9E+09	1	6500	
$N_2O+O \iff N_2+O_2$	1.4E+12	0	10810	
$N_2O+O \iff 2NO$	2.9E+13	0	23150	
$N_2O(+M) \iff N_2+O(+M)$	7.91E+10	0	56020	

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \tag{7}$$

Q<sub>1</sub>은 투입유량, T<sub>1</sub>은 투입온도, Q<sub>2</sub>는 각 체류시간별 유량, T<sub>2</sub>는 반응기 온도이다. 유량 투입 10분후에 1분마 다 기체 농도를 측정하였고 총 5분 측정하였다. 최종 데 이터는 총 5분 측정한 값들의 평균값이다. 실험 분위기 조건은 25°C, 1 atm으로 유지한 채 실험을 진행하였다.

#### 2.3 CHEMKIN 계산 조건

CHEMKIN-PRO<sup>(13)</sup>를 이용하여 실험에 사용된 반응로 를 모사하여 계산을 진행하였다. 계산에서 사용된 모델 은 1차원 반응구조 해석 Plug Flow Reactor이다. Plug Flow Reactor는 원통형의 반응기 모델로써 투입된 기체 의 완벽한 혼합을 가정하며 반응기 내부의 연속적인 화 학반응을 관찰 할 수 있다. 실제 실험조건과 동일한 내 경 140 mm, 길이 1000 mm의 반응기를 구성하였으며, 반응기의 온도는 800°C부터 1000°C까지 50개의 온도구 간으로 나누었다(Populate). 혼합기의 체류시간은 10, 20, 40초로 실험조건과 동일하게 계산하였다.

Table 3의 GRI 3.0<sup>(14)</sup>에 포함된 아산화질소 화학반응 식으로 계산을 수행하였으며 반응경로분석기(Reaction Path Analyzer)로 화학 반응 경로를 확인하였다.

### 3. 실험 결과 및 고찰

### 3.1 온도에 따른 이산화질소 열분해 및 질소산화물 생성

Figure 2는 온도증가에 따른 아산화질소 및 질소산화 물 농도를 나타낸 그래프이다. 체류시간은 20초, 산소농 도 5% 조건에서 실험을 진행하였다. 아산화질소는 초기 온도 800°C에서 318 ppm으로 측정되었으며, 온도 증가



Fig. 2 Experimental gas concentration according to temperature



Fig. 3 Calculated N<sub>2</sub> concentration according to temperature

에 따라 감소되어 1000°C에서 79 ppm에 도달하였다. 일산화질소는 800°C에서 측정되지 않았지만, 온도 증가 에 따라 점차 증가하여 1000°C에서 9 ppm으로 측정되 었다. 이산화질소는 모든 실험 온도범위에서 0 ppm으로 측정되었다. 이는 식 (8) 및 (9)에 의해 반응로 내부 온 도 증가에 따라 저감된 아산화질소가 질소로 전환되고, 식 (10)으로 인해 아산화질소가 산소원자와 반응하여 일산화질소가 생성되기 때문이다.

Figure 3은 Fig. 2의 실험과 동일한 조건으로 계산한 질소 농도를 나타낸다. Fig. 2의 실험에서 저감된 아산 화질소의 질소성분이 질소로 전환되어, 온도 증가에 따 라 질소 농도가 상승한 것이라 판단된다. Fig. 3 계산 결 과에서는 1000°C에서 아산화질소가 분해되어 생성된 질소의 양이 약 324 ppm임을 확인했다.



Fig. 4 Absolute rate of production of N<sub>2</sub>(M/s)

Figure 4는 아산화질소가 분해되어 생성되는 질소의 절대생성율(또는 절대반응속도, Absolute rate of production)을 나타내며, 단위는 초당 몰(Mol) 질량이다. 아산 화질소가 분해되어 질소를 생성하는 반응인 식 (8) 및 (9)의 절대생성율은 일산화질소 생성반응식 (10)보다 10 배 이상 큰 것으로 나타났다. 따라서 Fig. 2, 3에서의 결 과인 저감된 아산화질소 대부분이 질소로 전환되고 일 산화질소는 상대적으로 미량 생성된 결과와 일치함을 확인할 수 있다.

$$N_2 O(+M) \rightarrow N_2 + O(+M) \tag{8}$$

$$N_2 O + O \rightarrow N_2 + O_2 \tag{9}$$

$$N_2 O + O \to 2NO \tag{10}$$

### 3.2 체류시간에 따른 이산화질소 열분해 및 일산화 질소 생성

Figure 5는 반응기 온도 및 혼합기 체류시간 변화에 따른 아산화질소 저감율을 나타낸 그래프이다. 아산화 질소 저감율은 투입된 아산화질소 농도 400 ppm과 반 응 후 저감된 아산화질소 농도의 비로 나타내어 표현하 였으며, 식은 아래와 같다.





Fig. 5 N<sub>2</sub>O reduction according to residence time



Fig. 6 Rate of progress between  $N_2O$  and  $N_2(M/s)$  according to residence time

혼합기의 산소 농도를 5%로 고정한 조건에서 체류시 간을 10, 20, 40초로 변화시키며, 실험을 진행하였다. 온 도 상승에 따른 전체적인 아산화질소 저감율은 증가되 었지만 각 온도구간별 변화량은 다르게 나타났다. 반응 기의 온도를 800°C에서 900°C까지 승온시킨 조건에서 아산화질소 저감율 변화량은 체류시간에 따라 더 증가 되는 경향을 보였다. 반면 반응기 온도를 900°C에서 1000°C까지 승온시킨 조건에서는 체류시간 40초에서 10, 20초의 체류시간 조건보다 더 낮은 아산화질소 저감 율 변화량을 확인하였다.

Figure 6은 800°C 및 900°C 온도조건에서 체류시간에 따른 아산화질소와 질소의 반응진행율(또는 반응진행속 도, Rate of progress)을 CHEMKIN-PRO의 반응경로분 석기로 계산한 그래프이며 Table 4로 구체적인 반응진 행율 수치를 확인할 수 있다. 체류시간이 증가할수록 아 산화질소 분해반응인 식 (8)과 식 (9)의 반응진행율이 감소하며, 이는 화학반응속도가 반응물의 농도에 영향 을 받기 때문이다. 실험에 투입된 아산화질소는 체류시

°C	10	20	40					
	Forward :	Forward :	Forward :					
800	4.6E-11	3.64E-11	2.37E-11					
800	Reverse :	Reverse :	Reverse :					
	-1.54E-17	-2.32E-17	-2.74E-17					
	Forward :	Forward :	Forward :					
000	7.52E-11	1.89E-11	1.21E-11					
900	Reverse :	Reverse :	Reverse :					
	-2.14E-16	-7.94E-17	-5.42E-17					
	Forward :	Forward :	Forward :					
1000	6.62E-13	1.49E-15	5.29E-17					
1000	Reverse :	Reverse :	Reverse :					
	-4.1E-17	-3.63E-17	-3.63E-17					

Γ	abl	le	4	Rate	of	progress	between	N	$I_2C$	) and	ľ	N	2
---	-----	----	---	------	----	----------	---------	---	--------	-------	---	---	---



Fig. 7 Rate of progress between N<sub>2</sub>O and N<sub>2</sub>(M/s) according to residence time at 1000°C

간 증가에 따라 반응시간이 길어지므로 반응기 후단에 서 배출되는 아산화질소 농도는 감소된다. 아산화질소 농도가 감소함에 따라 단위 부피당 분자 수가 적어져 분자간의 충돌이 감소되고 이에 따라 화학반응이 감소 되어 반응속도가 감소하게 된다.

따라서 Fig. 5의 800°C 및 900°C 온도조건에서체류시 간 증가에 따라 아산화질소 농도는 감소하기 때문에 아 산화질소 저감율은 증가된다고 판단된다.

Figure 7은 100°C 온도조건에서 체류시간에 따른 아산화질소와 질소의 반응진행율을 계산한 그래프이며 Table 4로 구체적인 반응진행율 수치를 확인 할 수 있다. 체류시간 증가에 따라 아산화질소의 농도는 감소되어 분해반응 식 (8)의 반응진행율이 감소된다. 또한 역반응 인 식 (12)의 반응진행율은 큰 차이가 없는 것을 확인하 였다. 이로 인해 1000°C 온도조건에서는 체류시간이 증 가할수록 아산화질소 생성반응 식 (12)이 우세하게 되 어, 체류시간 40초에서 아산화질소 저감율 변화량이 감

### 한국분무공학회지 제25권 제3호(2020)/ 137



Fig. 8 NO concentration according to residence time



Fig. 9 Rate of progress between  $N_2O$  and  $NO(M\!/\!s)$  according to residence time

소된다고 판단된다.

 $N_2 + O(+M) \rightarrow N_2 O(+M) \tag{12}$ 

Figure 8은 반응기 온도 및 혼합기 체류시간 변화에 따른 일산화질소 농도를 나타낸 그래프이다. 동일 체류 시간에서 온도증가에 따라 일산화질소 생성량이 커지는 것을 확인했다. 반응기 온도 800°C에서는 일산화질소가 거의 측정되지 않았으며, 반응기 온도 900°C 및 체류시

°C	10	20	40
800	Forward :	Forward :	Forward :
	2.38E-12	1.63E-12	8.01E-13
	Reverse :	Reverse :	Reverse :
	-1.23E-21	-3.47E-21	-7.56E-21
900	Forward :	Forward :	Forward :
	2.35E-12	1.92E-13	2.33E-15
	Reverse :	Reverse :	Reverse :
	-3.01E-19	-3.39E-19	-3.43E-19
1000	Forward :	Forward :	Forward :
	7.45E-16	1.48E-18	5.27E-20
	Reverse :	Reverse :	Reverse :
	-4.98E-18	-4.98E-18	-4.98E-18



Fig. 10 Rate of progress between N<sub>2</sub>O and NO(M/s) according to residence time at 1000°C

간 10, 20초에서는 일산화질소 농도가 동일하다가 체류 시간 40초에서 증가되었다. 하지만 반응기 온도 1000°C 에서는 체류시간 증가에 따라 일산화질소 농도가 감소 하였다.

Figure 9는 반응기 온도 800°C 및 900°C 조건에서 체 류시간에 따른 아산화질소와 일산화질소의 반응진행율 을 계산한 그래프이며, Table 5로 구체적인 반응진행율 수치를 확인할 수 있다. 체류시간 10초 및 20초에서는 식 (10)의 반응진행율 차이가 크지 않으나, 40초에서는 크게 감소되는 것을 확인하였다. 또한 900°C 온도조건 이 800°C 온도조건에 비해 식 (10)의 반응진행율이 낮 다. 따라서 아산화질소의 일산화질소 전환이 증가되었 다. 이는 Fig. 8의 일산화질소 농도 변화의 경향과 일치 하는 것을 확인하였다.

Figure 10은 반응기 온도 1000℃ 조건에서 체류시간 에 따른 아산화질소와 일산화질소의 반응진행율 그래프 이다. Table 5로 구체적인 반응진행율 수치를 확인 할 수 있다. 반응기 온도 1000°C 조건에서 800°C 및 900°C 의 온도조건보다 아산화질소 열분해 식 (10)의 반응진 행율이 더욱 감소되어 더 높은 일산화질소 농도가 측정 되었다. 반응기 내 체류시간이 증가될수록 식 (10)의 반 응은 감소되지만, 식 (10)의 역반응인 식 (13)의 반응진 행율은 변화가 없음을 확인했다. 따라서 반응기 온도 1000°C에서 체류시간이 증가됨에 따라 식 (10)의 반응 보다 식 (13)의 반응이 우세하게 되어 일산화질소 농도 는 감소된다고 판단된다.

$$2NO \rightarrow N_2O + O$$
 (13)

### 4. 결 론

본 연구는 고온 반응기 열분해 실험을 통하여 아산화 질소 저감 및 질소산화물 생성을 관찰하였으며, 계산결 과로 획득한 반응식 및 반응속도와 비교하여 체류시간 및 온도에 따른 화학반응의 진행과정을 확인하였다.

(1) 실험결과에서 열분해된 아산화질소는 계산결과를 통해 대부분 질소로 전환된다는 것을 확인하였으며, 반 응속도분석기를 이용하여 아산화질소의 질소 전환 반응 식 및 반응속도를 확인하였다.

(2) 800°C 및 900°C의 온도조건에서 실험결과, 체류시 간에 따라 아산화질소 저감율과 일산화질소 농도가 증 가되는 것을 확인하였다. 이는 계산결과에서 아산화질 소 저감 반응진행율이 감소하여 아산화질소의 배출농도 가 감소되기 때문으로 판단된다.

(3) 1000°C의 온도조건에서는 실험결과, 체류시간이 증가할수록 아산화질소 저감율 변화량과 일산화질소 농 도가 감소되는 것을 확인하였다. 이는 계산결과에서 아 산화질소 저감의 역반응이 우세하게 되는 결과로 확인 하였다.

### 후 기

이 논문은 2015년 정부(미래창조과학부)의 재원으로 국가과학기술연구회 융합연구단 사업의 지원(No. CRC-15-07-KIER)과 2020년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단-기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2019M1A2A2103991).

### 참고문헌

- 전상구, "N<sub>2</sub>O 저감 기술 및 촉매 연구 개발 동향", 공 업화학 전망 제19권 5호, 2016, pp. 33~44.
- (2) 장길상, "온실가스 아산화질소(N2O) 저감기술 및 CDM 사업의 현황과 전망", 공업화학 제19권 1호, 2008, pp. 17~26.
- (3) 최상현, 고재철, "고형연료 소각시설의 N2O 배출특 성 및 배출계수 조사", 대한환경공학회지 제41권 2호, 2019, pp. 82~88.
- (4) R. O'Driscoll, H. M. ApSimon, T. Oxley, N. Molden, M. E. J. Stettler, and A. Thiyagarajah, "A Portable Emissions Measurement System (PEMS) study of NOX and primary NO2 emissions from Euro 6 diesel passenger cars and comparison with COPERT emission factors", Atmospheric Environment, Vol. 145, 2016, pp. 81~91.
- (5) 두현욱, "MARPOL73/78 부속서 VI 개정", 한국마린 엔지니어링학회지 제31권 5호, 2007, pp. 486~493.
- (6) 김종민, 동종인, "Urea-SNCR 공정에서 NOX 및 N<sub>2</sub>O 생성 메카니즘 연구", 서울시립대학교 대학원, 2012.
- (7) 정문식, 동종인, "첨가제를 이용한 Urea-SNCR 공정 에서 N2O 생성특성 연구", 서울시립대학교 대학원, 2011.
- (8) 유동훈, "디젤엔진에 있어서 연료의 성분이 아산화질 소 배출에 미치는 영향", 한국마린엔지니어링학회지 제38권 9호, 2014, pp. 1045~1050.
- (9) L. Liang, S. Hui, S. Pan, T. Shang, C. Liu, and D. Wang, "Influence of mixing, oxygen and residence time on the SNCR process", Fuel, Vol. 120, 2014, pp. 38~45.
- (10) 유경선, 박성우, "환원제로 우레아를 사용하는 SNCR 공정에서 첨가제 적용에 따른 탈질효율 향상 연구", 한국산학기술학회논문지 제18권 10호, 2017, pp. 663~ 668.
- (11) G. Loffler, V. J. Wargadalam, F. Winter, and H. Hofbauer, "Decomposition of Nitrous Oxide at Medium Temperatures", Combustion and flame, Vol. 120, 2000, pp. 427~438.
- (12) 이승재, "N<sub>2</sub>O 발생을 억제하기 위한 유동매체 및 유 동층 소각공정 개발", 한국에너지기술연구원, 2014.
- (13) CHEMKIN-PRO, Reaction Design Inc, San Diego, CA 92121, USA, https://www.ansys.com/.
- (14) G. P. Smith, D. M. Golden, M. Frenklach, N. W. Moriarty, B. Eiteneer, M. Goldenberg, C. T. Bowman, R. K. Hanson, S. Song, W. C. Gardiner, Jr., V. V. Lissianski, and Z. Qin, http://www.me.berkeley.edu/gri\_mech/.